



海外知財戦略から考える技術流失と特許庁支援施策

2026年 3月5日 木 13:30 -17:00 受付開始13:10~

千葉県内の中小企業者を対象に本セミナーでは、海外ビジネスにおける知的財産の重要性を踏まえ、海外出願や営業秘密管理、技術流出対策のポイントと、特許庁が提供する各種支援・補助制度について紹介します。

会 場

ベンチャープラザ船橋 1階会議室
(船橋市北本町1-17-25)

参加費

無料

定 員

30名



第1部

「海外出願とノウハウ(営業秘密)管理」



13:35~

講師 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業

弁理士 大石 敏幸 氏

概要 グローバル競争で戦うための知財戦略を解説します。特許として技術を「公開」して「保護」すべきか、営業秘密としてノウハウを「秘匿」し「管理」すべきかの判断基準、海外出願の実務と営業秘密管理の要点を整理します。

第2部

「経済安全保障対策に係る警察の取組」



14:45~

講師 千葉県警察 外事課

概要 技術流出の防止は経済安全保障上の重要な課題となっています。この課題に取り組むため、企業やアカデミアなどにおける技術流出の防止対策の支援を目的とした、具体的な手口やその対策などの情報提供を行います。

第3部

「中小企業等海外展開支援事業のご紹介」

講師 特許庁総務部国際協力課 海外展開推進係長 金村 圭瑞斗 氏

概要 特許庁では、中小企業のみなさまが安心して活動できるように、海外での権利化、侵害対策、海外知財訴訟費用保険に対する支援策をご用意しております。本セミナーではそれぞれの補助金についてご紹介いたします。

「海外ビジネスにおける商標の重要性」

講師 特許庁総務部国際協力課 商標政策係長 大岩 優士 氏

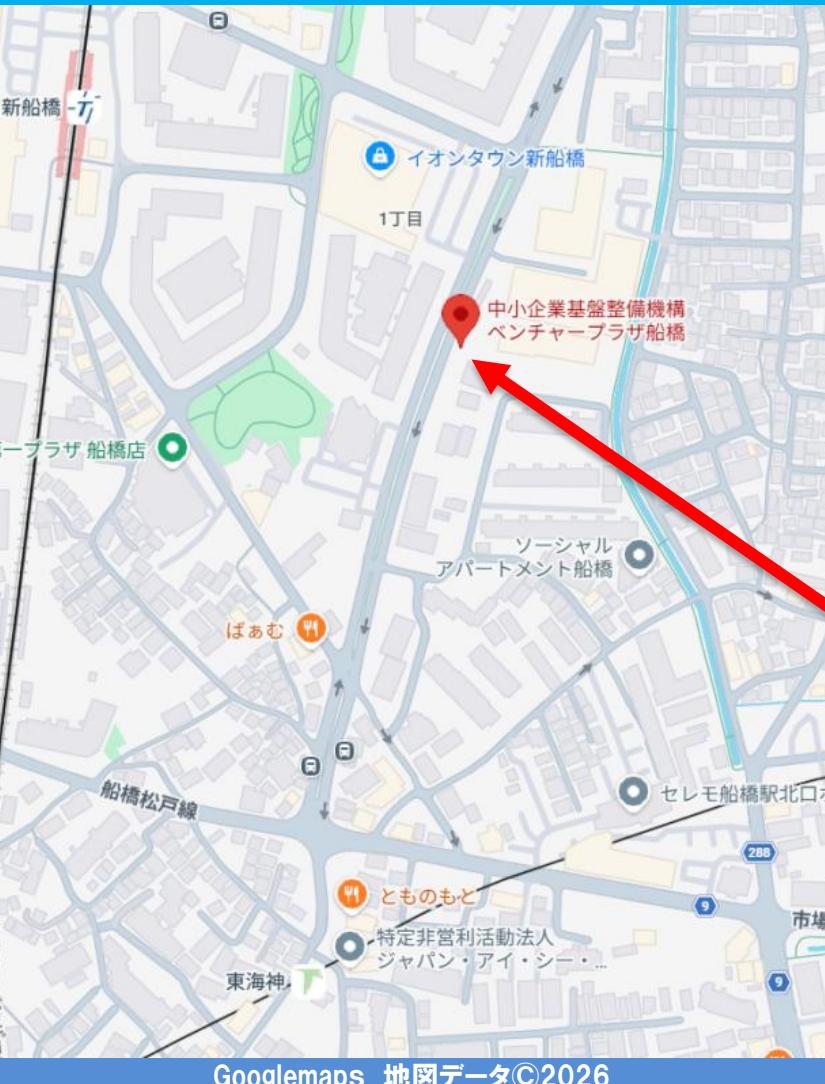
概要 商標権は国ごとに登録されますので、海外であなたのブランド名やロゴマークを守るためにには、各国で商標権が登録される必要があります。本セミナーでは、海外ビジネスにおける商標の重要性についてご紹介いたします。

個別相談会

16:30~17:00



会場案内



Googlemaps 地図データ©2026

お申し込みはこちから！



ベンチャープラザ船橋 1階会議室(船橋市北本町1-17-25)

- 東葉高速鉄道東海神駅から徒歩7分
- 東武アーバンパークライン新船橋駅から徒歩9分

※駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
公共交通機関をご利用ください。

ホームページURL

https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=3879

問い合わせ

公益財団法人千葉県産業振興センター

新事業支援部 产学連携推進課（担当：小山）

TEL : 047-426-9200

Mail : sangaku@ccjc-net.or.jp

FAX : 047-426-9044